

Link do produktu: <https://www.borbe.pl/maska-rozpulchniajaca-do-zabiegu-zluszczajacego-skin-peeling-3-f-ph-90-95-skin-peeling-3-f-mask-240g-p-300.html>



## Maska rozpulchniająca do zabiegu złuszczającego Skin Peeling 3-F pH 9.0-9.5 SKIN PEELING 3-F MASK 240g

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>Tegoder Cosmetics</b>

### Opis produktu

Maska w formie proszku do zabiegu eksfoliacji o działaniu biologicznym i mechanicznym w celu złuszczenia martwego naskórka, przygotowania skóry do dalszych zabiegów w gabinecie i zmniejszenia niedoskonałości, bazująca na składnikach morskich, roślinnych, mineralnych i pilingu enzymatycznym. Maska wraz z aktywatorem Skin Peeling 3-F Solution stanowi zabieg złuszczający o odczynie zasadowym (pH 9-9,5) o właściwościach keratolitycznych. Polecana szczególnie dla osób z cerą wrażliwą, bardzo delikatną, która nie toleruje złuszczenia preparatami o odczynie kwaśnym, a także dla mężczyzn, gdzie niemożliwe jest wykonanie pilingu chemicznego po goleniu, ze względu na pieczenie skóry.

Celem zabiegu jest zmniejszenie grubości warstwy rogowej naskórka poprzez potrójne działanie:

- odmłodzenie skóry dzięki stymulacji odnowy komórkowej, wygładzeniu i wyptyczeniu zmarszczek,
- depigmentacja poprzez ujednoczenie kolorytu cery,
- wyregulowanie ilości wydzielanego przez skórę sebum dla osób z cerą tłustą lub trądzikową, z grudkami i niedoskonałościami poprzez oczyszczenie cery, zmniejszenie widoczności rozszerzonych porów oraz działanie przeciwzapalne i przeciwtrądzikowe.

Maska ma formę proszkową i zawiera składniki:

- **morskie** - na bazie wodorostów i osadów z dna morza zawierających minerały (wapń) i witaminy (szczególnie z grupy B), które odpowiedzialne są za równowagę wodno-lipidową skóry oraz stymulację produkcji włókien kolagenu i lipidów wewnątrz komórek, co przejawia się wygładzeniem i nawilżeniem skóry.
- **roślinne** - złożone z wyciągów z Bixa orellana (arnota właściwa) o właściwościach antyseptycznych, przecizapalnych, antyoksydacyjnych i kojących, ekstraktu z wierzy - naturalnego źródła kwasu salicylowego działającego keratolitycznie, oczyszczająco i bakteriobójczo, wyciągu z pokrzywy oraz ekstraktu z Coptis japonica (cynowód z rodziny jaskrowatych), zawierającego lignany (fitoestrogeny) czyli hormony roślinne przypominające budową ludzkie estrogeny, wykorzystywane w kosmetyce ze względu na rozjaśnianie przebarwień i plam pigmentacyjnych.
- **mineralne** - na bazie krzemionki, która zbawiennie wpływa na pojędrnienie, nawilżenie, odżywienie i właściwy tonus skóry.
- **enzymatyczne** - oparte na enzymach roślinnych: papainie z papai oraz bromelaninie pozyskanej z ananasa o właściwościach keratolitycznych, które działają zarówno w środowisku kwaśnym, jak i zasadowym rozpuszczając warstwę rogową naskórka.
- **mechaniczne** - oparte na roślinnej kości słoniowej - proszku pozyskanego z palmy Phytelephas macrocarpa rosnącej w lasach Ekwadoru.

Maska zawiera miarękę do odmierzenia właściwej proporcji składników do zabiegu.

**Sposób użycia:** należy zmieszać jedną miarękę maski proszkowej z jedną miaręką aktywatora Skin Peeling 3-F Solution w proporcji pół na pół z wodą. W przypadku zbyt gęstej formuły należy dodać wody. Następnie gotową pastę nakładamy na twarz, szyję i dekolt za pomocą pędzla i delikatnie masujemy zwilżonymi wodą palcami przez 5-7 minut, następnie pozostawiamy preparat na skórze przez 15 minut. Na koniec zabiegu maskę zmywamy wodą.

---

Zabieg wywołuje stopniowe zwiększenie krążenia krwi w naczyniach, które słabnie po zmyciu preparatu. Dzięki właściwościom silnie oczyszczającym Skin Peeling 3-F może spowodować pogorszenie stanu cery tłustej, trądzikowej lub z tendencją do powstawania zaskórników przez kilka następných dni po zabiegu. W miarę upływu czasu stan skóry wyraźnie poprawia się, pory zmniejszają się i odblokowują, trądzik redukuje się, a cera jest rozświetlona i wygląda zdrowo.

Zaleca się wykonanie jednego zabiegu na tydzień, maksymalnie sześć zabiegów w serii.

Przeznaczenie produktu: **do użytku profesjonalnego**